豊富な品揃え
在庫販売オプティクス製品

設計・試作から
大量生産まで

TECHSPEC®レンズ

TECHSPEC® プリズム

TECHSPEC® フィルター

® COPYRIGHT 2013 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/13

Edmund optics | japan

www.edmundoptics.jp

数量見積りは、当社に今すぐご連絡ください！

エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
東京オフィス　〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
秋 田 工 場　〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上 3 番地
TEL (03) 3944-6210　FAX (03) 3944-6211　E-MAIL sales@edmundoptics.jp

LENSES

平凸レンズ (PCX) & 両凸レンズ (DCX)

平凸レンズは、正の焦点距離をもち、片側が平面、他方が凸面の形状を有します。通常は、レンズの平面側を要望の焦平面に向けて使用します。単色光源を利用したコリメーションや一点集光用途に最適です。両凸レンズは、正の焦点距離をもち、両面とも同じ曲率の凸面形状を有します。像のリレーや近接にある被写体のイメージング用に主として用いられます。なお物像点の共役比が高くなると、光学的収差は増える方向になります。

平凸レンズ (PCX) & 両凸レンズ (DCX)

	サイズ範囲	焦点距離範囲	機能波長域	コーティングオプション
標準平凸レンズ & 両凸レンズ	1 - 75mm	0.6 - 750mm	0.4 - 1.6µm	コートなし or 5 種類の AR オプション
レーザー用平凸レンズ	6 - 50mm	6 - 750mm	0.2 - 2.2µm	コートなし or 11 種類の AR オプション
合成石英製平凸レンズ	6 - 50mm	9 - 400mm	0.2 - 2.2µm	コートなし or 4 種類の AR オプション
CaF_2 平凸レンズ	12.7 - 50.8mm	25 - 1000mm	0.3 - 7.0µm	コートなし
シリコン (Si) 平凸レンズ	25mm	25 - 250mm	1.2 - 7.0µm	コートなし
ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ	25 - 50mm	25 - 250mm	2.0 - 16.0µm	コートなし or 3 種類の AR オプション
ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ	12.7 - 50.8mm	12.7 - 500mm	0.6 - 16.0µm	コートなし

シリンダーレンズ

シリンダーレンズは、片側が平面、他方がシリンダー (円筒)面の形状を有します。正か負の焦点距離を持ちます。光を一点に集光してライン状にしたり、画像のアスペクト比を変更するのに代表的に用います。

シリンダーレンズ

	サイズ範囲	焦点距離範囲	機能波長域	コーティングオプション
平凸シリンダーレンズ	5 - 50 x 25mm	6 - 150mm	0.4 - 1.6µm	コートなし or 4種類のARオプション
平凹シリンダーレンズ	6.25 - 25 x 50mm	-6.25 ~ -150mm	0.4 - 1.6µm	コートなし or 4種類のARオプション
アクロマティックシリンダーレンズ	12.5mm	25 - 100mm	0.4 - 1.0µm	MgF_2シングルコート
合成石英製シリンダーレンズ	12.5 - 25.mm	25 - 150mm	0.2 - 2.2µm	コートなし or 1種類のARオプション

アクロマティックレンズ (ダブレットレンズ)

アクロマティックレンズは、2種類の異なる光学素子を接着で貼り合わせ、球面収差や色収差を減らす、或いは取り除く目的に利用されます。アクロマティックレンズは、比較可能な単レンズに比べると、より小さなスポットサイズで結像し、より高い画質を得ることができます。

アクロマティックレンズ (ダブレットレンズ)

	サイズ範囲	焦点距離範囲	機能波長域	コーティングオプション
標準アクロマティックレンズ	1 - 128mm	1.5 - 1900mm	0.4 - 1.0µm	MgF_2, VIS 0° or VIS-NIR
ネガティブアクロマティックレンズ	6.25 - 40mm	-7.5 ~ -150mm	0.4 - 0.7µm	MgF_2, VIS 0° or VIS-NIR
近赤外用アクロマティックレンズ	6 - 50mm	9 - 200mm	0.7 - 1.6µm	NIR II or SWIR
近紫外用アクロマティックレンズ	6.25 - 50mm	12.5 - 125mm	0.3 - 0.7µm	350~700nm用BBAR
非球面アクロマティックレンズ	9 - 25mm	12 - 50mm	0.4 - 0.7µm	MgF_2 or VIS 0°
トリプレットアクロマティックレンズ	6.25 - 25mm	10 - 50mm	0.4 - 0.7µm	MgF_2
UV-NIR トリプレットレンズ	30mm	36 - 180mm	0.2 - 2.2µm	コートなし or MgF_2
中波赤外用アクロマティックレンズ	30mm	40 - 75mm	3.0 - 5.0µm	BBAR for 3 - 5µm
長波赤外用アクロマティックレンズ	30mm	40 - 75mm	8.0 - 12.0µm	BBAR for 8 - 12µm

非球面レンズ

非球面レンズは、光軸から離れるに従い、レンズの曲率半径も変わる非球面形状を有します。非球面形状の採用は、球面収差を取り除き、他の光学収差も相当量減らします。比較可能な単レンズと比べた場合、光学性能を大幅に改善することができます。

非球面レンズ

	サイズ範囲	焦点距離範囲	機能波長域	コーティングオプション
精密ガラス非球面レンズ	15 - 50mm	9 - 50mm	0.4 - 1.6µm	コートなし or 2 種類の AR オプション
合成石英製精密ガラス非球面レンズ	15 - 50mm	12.5 - 60mm	0.2 - 2.2µm	コートなし or 4 種類の AR オプション
色消し非球面レンズ	9 - 25mm	12 - 50mm	0.4 - 0.7µm	MgF_2 or VIS コート
小径非球面レンズ	1.8 - 11mm	0.7 - 22mm	0.4 - 1.6µm	3 種類の AR オプション
プラスティック非球面レンズ	12 - 25mm	9 - 75mm	0.4 - 1.2µm	コートなし or 2 種類の AR オプション
ゲルマニウム (Ge) 非球面レンズ	25mm	12.5 - 100mm	2.0 -16.0µm	コートなし or 2 種類の AR オプション
ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ	25.4 - 50.8mm	12.7 - 50.8mm	0.6 - 16.0µm	コートなし

当社のレンズ製品の全ラインナップは、www.edmundoptics.jp/lenses をご参照ください

® COPYRIGHT 2013 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/13

FILTERS

バンドパス (干渉)フィルター

バンドパスフィルターは、波長スペクトルの一部を透過し、他の波長の透過は遮断します。当社のバンドパスフィルターは、透過バンド幅 (半値全幅)別に豊富に製品ラインナップします。レーザー用のフィルターは、通常2~5nm程度の狭帯域透過特性を有します。蛍光イメージング用のフィルターは、励起バンドと蛍光バンドのエネルギーを最大化するために特別にデザインされています。そのため、20~70nm程度の広めの帯域を透過します。10nmの透過バンド幅を持つ当社のバンドパスフィルター製品は、化学的、環境的、基本的分析用に世界中で利用されています。伝統的な真空蒸着法によりコートしたソフトコートフィルターは、素晴らしい価値を提供します。これに対し、スパッタリング法によりコートしたハードコートフィルターは、性能の向上と他に類を見ない耐久性を使用者に提供します。なお干渉フィルターは、得られる光学特性に対する入射角度依存性がとりわけ高く、光学系の中に固定してインテグレーションする際には注意が必要です。

バンドパス (干渉)フィルター

	中心波長レンジ	光学濃度	寸法レンジ
マルチバンドパスフィルター	432 - 700nm	≥6	12.5 - 50mm
蛍光用バンドパスフィルター	340 - 832nm	≥6	12.5 - 50mm
ハードコートバンドパスフィルター	337 - 1550nm	≥4	12.5 - 50mm
ソフトコートバンドパスフィルター	193nm - 5.3µm	≥3, ≥4	12.5 - 50mm
レーザーラインクリーンナップフィルター	325 - 1064nm	≥4, ≥6	12.5 - 50mm

ノッチフィルター

ノッチフィルターは、波長スペクトルの一部の透過を遮断し、他の波長は透過します。誘電体膜により特定のレーザー波長を反射するノッチフィルターは、透過遮断レベルと透過域別に用意し、お客様に選択肢とバリューを提供します。

ノッチフィルター

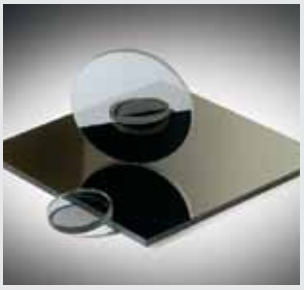
	中心波長レンジ	光学濃度	寸法レンジ
標準ノッチフィルター	355 - 1064nm	≥4, ≥6	12.5 - 50mm
マルチノッチフィルター	355 - 1064nm	≥6	12.5 - 50mm

エッジフィルター & ダイクロイックフィルター

ロングパスフィルターは、特定したカットオン波長よりも長い波長を広帯域に透過します。これに対し、ショートパスフィルターは、特定したカットオフ波長よりも短い波長を広帯域に透過します。ダイクロイックフィルターも同様の機能を有しますが、透過阻止帯の光を反射することを前提にしています。どのフィルターも、0°か45°の入射角度でデザインされます。エッジフィルターとダイクロイックフィルターは、蛍光分析機器や熱を妨げる用途、また色を分離する用途に共通して用いられます。誘電体多層膜法によりコートしているため、得られる光学特性に入射角度依存性がありますが、バンドパスフィルター(上記)ほど敏感ではありません。

エッジフィルター & ダイクロイックフィルター

	カットオン / オフ波長レンジ	光学濃度	寸法レンジ
ロングパスフィルター	266nm - 7.3µm	≥2, ≥4	12.5 - 50mm
ショートパスフィルター	400 - 1600nm	≥2, ≥4	12.5 - 50mm
蛍光用ダイクロイックフィルター	403 - 801nm	N/A	12.5 - 25.2 x 35.6mm
ダイクロイックカラーフィルター	400 - 1200nm	N/A	12.5 - 50 x 50mm
リニア可変エッジフィルター	300 - 845nm	≥4	15 - 60mm
ホットミラー & コールドミラー	N/A	N/A	12.5 - 101 x 127mm
色ガラスロングパスフィルター	285 - 1000nm	N/A	12.5 - 50 x 50mm



NDフィルター

NDフィルター (ニュートラル・デンシティ フィルター)は、特定波長域の透過率を均等に減らすようにデザインされています。光の吸収か反射作用により、光の透過を制御します。紫外 (UV)、可視 (VIS)、赤外 (IR)のどのエリアでもデザインでき、カメラや他の光ディテクターの過剰露光を防ぐために共通して用いられます。

NDフィルター

	波長レンジ	光学濃度	寸法レンジ
反射型NDフィルター	UV, VIS, NIR, & IR	0.1 - 3.0	12.5 - 50mm
吸収型 ND フィルター	VIS	0.1 - 3.0	12.5 - 50 x 50mm
NDフィルターフィルム	VIS	0.1 - 4.0	12.5 - 100 x 300mm
可変濃度 & ステップ濃度フィルター	VIS	0.04 - 4.0	25 - 100mm
無反射型 ND フィルター	VIS & NIR	0.3 - 3.0	12.5 - 25mm

当社のフィルター製品の全ラインナップは、www.edmundoptics.jp/filters をご参照ください

® COPYRIGHT 2013 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/13

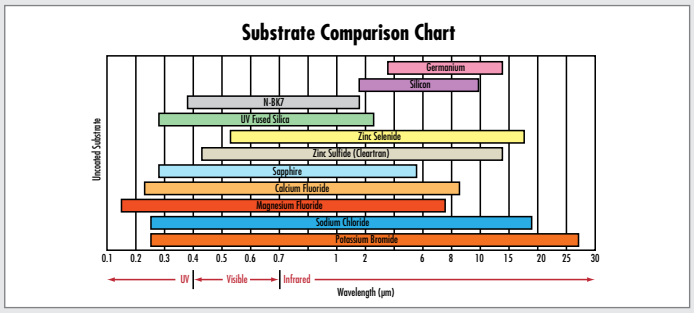
WINDOWS

- 使用者のアプリケーションに応じた基板選定が可能
- UV、可視や赤外アプリケーション用の基板やコーティングを豊富にラインナップ
- レーザーラインや広帯域用のARコーティングオプション

フッ化カルシウム & マグネシウム

アプリケーション：
- 光の吸収が少なく、0.2~7μmの波長で高レーザー耐力
- 分光計測、半導体加工、低温冷却サーマルイメージング

EOの優位点：
- 5~50mmサイズ
- ½λの基板面精度
- 1′未満の平行度



合成石英

アプリケーション：
- 低熱膨張係数と、UVからIRまでに優れた透過特性
- 干渉光学系、レーザー機器、分光計測、産業アプリケーション

EOの優位点：
- 5~50mmサイズ (UVグレード)と25~203.2mmサイズ (標準グレード)
- UV、エキシマ、標準グレードの基板
- 高出力レーザーラインと広帯域ARコーティング

シリコン

アプリケーション：
- 低コストと低比重基板による軽量化を重要視するIRアプリケーション
- 分光計測、中赤外レーザーシステム、テラヘルツイメージング

EOの優位点：
- 10~50mmサイズ
- 光学グレード基板
- 3′未満の平行度
- 3~5μm用ARコーティング

N-BK7

アプリケーション：
- 可視やNIRアプリケーション用の低コスト基板
- マシンビジョン、顕微鏡、産業アプリケーション

EOの優位点：
- 5~75mmサイズ
- 1′未満の平行度
- MgF_2, VIS 0°, VIS-NIR, 及びNIR Iの広帯域ARコーティングオプション
- 405~1550nm間の波長で7種類のレーザーラインコーティング

ゲルマニウム

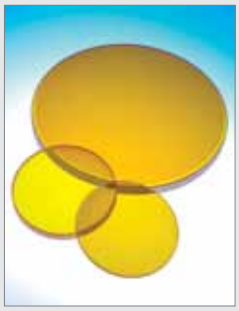
アプリケーション：
- 高い屈折率とヌープ硬度を備え、中波と長波赤外に透光性
- サーマルイメージング、FLIR、過酷な環境下でのIRアプリケーション

EOの優位点：
- 10~75mm径サイズ
- 1/20λ @10.6μmの基板面精度
- 1′未満の平行度
- 3~12μmと8~12μm用のARコーティングオプション

サファイア

アプリケーション：
- 高い強度と耐久性を備え、UVからIRまでに良好な透過特性
- IRレーザーシステム、分光計測、過酷な環境下での設備

EOの優位点：
- 2.5~75mm径サイズ
- 3.5′未満の平行度
- 金属被覆端面加工にも対応



ジンクセレン (ZnSe)と硫化亜鉛 (ZnS)

アプリケーション：
- 低吸収及び熱衝撃に高い耐性
- CO_2レーザーシステムやサーマルイメージング

EOの優位点：
- 10~75mm径サイズ
- 1/20λ @10.6μmの基板面精度
- 広帯域ARコーティング

当社のウインドウ製品の全ラインナップは、www.edmundoptics.jp/windows をご参照ください

® COPYRIGHT 2013 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/13

MIRRORS

- レーザービームステアリングからマシンビジョン検査まで、様々なアプリケーション内に簡単実装
- UVから長波IRまでに最適化したコーティング
- あらゆるアプリケーションニーズに対応する基板やサイズを各種用意

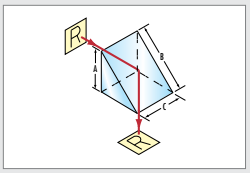
ミラー製品選定ガイド

	レーザーミラー	寸法レンジ	基板面精度	基板オプション	コーティングオプション
	単波長用	12.5 - 50mm	1/10λ	合成石英	Nd:YAG, エキシマ,アルゴン,ダイオード
	広帯域用	12.5 - 50.8mm	1/10λ	合成石英	UV, VIS, IR, チタンサファイア
	スーパーポリッシュ基板	12.5 - 25mm	1/10λ	合成石英, ゼロデュア®	未コート
	精密平面ミラー	**寸法レンジ**	**基板面精度**	**基板オプション**	**コーティングオプション**
	オプティカルフラット	12.7 - 304.8mm	1/4λ, 1/10λ, 1/20λ	合成石英, ゼロデュア®	未コート, アルミ, 金, 銀
	標準的平面ミラー	**寸法レンジ**	**基板面精度**	**基板オプション**	**コーティングオプション**
	研磨ガラス基板	5 - 100mm	1/4λ, 1/8λ, 1/10λ	耐熱ガラス, 合成石英	アルミ, 金, 銀, 誘電体
	フロートガラス基板	5 - 408mm	4-6λ	フロートガラス	アルミ, 金
	メタル基板ミラー	**寸法レンジ**	**基板面精度**	**基板オプション**	**コーティングオプション**
	非軸放物面	25.4 - 101.6mm	1/4λ RMS, 1/8λ RMS	アルミ	アルミ, 金, 保護膜なし金
	メタルミラー	25.4 - 76.2mm	1/4λ RMS	アルミ	アルミ, 金
	集光用ミラー	**寸法レンジ**	**基板面精度**	**基板オプション**	**コーティングオプション**
	非軸放物面	25.4 - 101.6mm	1/4λ, 1/2λ, 1/4λ RMS	ソーダ石灰, アルミ	アルミ, 金
	精密放物面	76.2 - 412.8mm	1/8λ	パイレックス®、或いは同等	アルミ, 金
	精密球面	25.4 - 317.5mm	1/4λ, 1/8λ	パイレックス®、或いは同等	アルミ, 金
	特殊ミラー	**寸法レンジ**	**基板面精度**	**基板オプション**	**コーティングオプション**
	デフォーマブル	28.0 - 50.8mm	N/A	ニトロセルロース	銀
	ロッド & コーン	1 - 15mm	1/2λ	N-BK7	アルミ
	直角プリズム	3 - 75mm	1/8λ	N-BK7	アルミ, 金
	凸面	12 - 50mm	1/4λ	N-BK7	アルミ, 金

当社のミラー製品の全ラインナップは、www.edmundoptics.jp/mirrors **をご参照ください**

® COPYRIGHT 2013 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/13

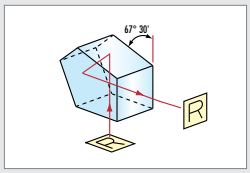
PRISMS



直角プリズム

アプリケーション：
- 光路を90° 偏角
- 内視鏡、顕微鏡、レーザーアライメント、医療機器

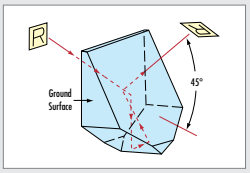
EOの優位点：
- 0.18~75mmサイズ
- N-BK7、N-SF11、UVグレード合成石英、結晶基板
- 標準精度と高精度タイプをラインナップ (±15″ ~ ±5′ の角度公差)
- コートなし、マルチAR、金属膜のコーティングオプション



ペンタプリズム

アプリケーション：
- 像を反転することなく光路を90° 偏角
- 目視照準、投影、計測やディスプレイシステム

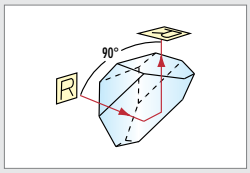
EOの優位点：
- 0.5~50mmサイズ
- N-BK7と合成石英製基板
- 標準精度と高精度タイプをラインナップ (±3′ ~ ±1′ の角度公差)
- コートなし、MgF_2、VIS 0° 、UVマルチのARコーティングオプション



シュミット & ハーフペンタプリズム

アプリケーション：
- 正立または倒立像状態で光路を45° 偏角
- 実体顕微鏡や正立像を形成するペカン光学系

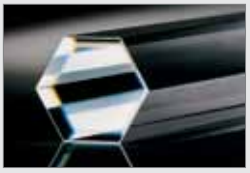
EOの優位点：
- 10~25mmサイズ
- N-BK7基板
- 入射/出射面はコートなし、ルーフ面はアルミ+インコネルのコーティングオプション

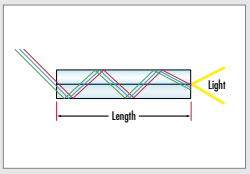


アミチプリズム (ダハプリズム)

アプリケーション：
- 像の反転を行うことなく光路を90° 偏角
- 顕微鏡や望遠鏡の接眼レンズ

EOの優位点：
- 9mmと14mmサイズ
- N-BK7基板
- 6″ の分解能

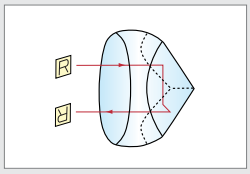




ライトパイプ

アプリケーション：
- 不均一な空間光強度を有する光源を均一化
- LED照明、マイクロプロジェクター、レーザースペックルリデューサー

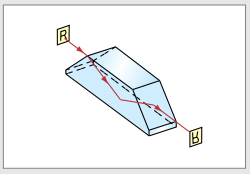
EOの優位点：
- 2~20mmの入射/出射面開口サイズ、25~300mmの全長
- N-BK7と合成石英製基板
- 低、中、高NA光源用をラインナップ
- 六角断面形状の入出射面



コーナーキューブ (リトロリフレクター)

アプリケーション：
- アライメント用途に有益なビームの再帰反射機能
- 干渉光学系、照準器、距離計、レーザー追跡

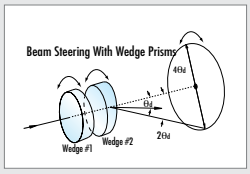
EOの優位点：
- 6.35~127mmサイズ
- N-BK7、UVグレード合成石英、パイレックス基板
- ±1″ ~ 30″ のビーム偏角
- コートなし、アルミ、銀、金のコーティングオプション
- マウントなし、マウント付き、及び中空バージョン



ダブ & ロンボイドプリズム

アプリケーション：
- 像の移動や回転
- 干渉光学系、天体観測用双眼鏡、レーザー機器

EOの優位点：
- 0.5~50mmサイズ
- N-BK7基板
- コートなし、VIS 0° 反射防止膜、保護膜付きアルミ金属膜のコーティングオプション



ウェッジプリズム

アプリケーション：
- ビームステアリング用に最適
- チューナブルレーザーやアナモルフィックイメージング

EOの優位点：
- 0.5° ~15° のビーム偏角オプション
- N-BK7とUVグレード合成石英製基板
- コートなし、VIS 0° 、VIS-NIRのARコーティングオプション

当社のプリズム製品の全ラインナップは、www.edmundoptics.jp/prisms をご参照ください

® COPYRIGHT 2013 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/13

BEAMSPLITTERS

ビームスプリッター

ビームスプリッターは、主に垂直入射あるいは45° 入射で使用し、入射光を2つの光路に分割する目的で用いられます。光は全体強度の比率、波長、或いは偏光状態によって分離されます。ビームスプリッターは、分割する透過光と反射光の割合、例えば50%R/50%Tや30%R/70%Tのように、所定の分割比率を有します。ビームスプリッターは、コーティングタイプ、基板材料、構成別に多数ラインナップしています。

標準ビームスプリッター

標準ビームスプリッターは、光の波長や偏光状態とは無関係に、入射光を所定の比率で分割します。アプリケーションとして、照明サブアッセンブリ、バイオメディカル実装、或いは環境モニタリングなどがあります。

標準ビームスプリッター

	寸法レンジ	機能波長域	R/T比 (%)
VIS/NIRプレート型ビームスプリッター	12.5 - 75 x 75mm	400 - 700nm, 700 - 1100nm	20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20
プレート型ビームスプリッター	12.5 - 254 x 356mm	400 - 700nm	25/75, 30/70, 40/60, 50/50, 70/30, 75/25
UVプレート型ビームスプリッター	10 - 50 x 50mm	250 - 450nm	30/70, 50/50, 70/30
楕円形プレート型ビームスプリッター	12.5 - 50mm	400 - 700nm, 700 - 1100nm	50/50
赤外プレート型ビームスプリッター	25.4 - 50.8mm	2 - 8μm, 7 - 14μm	50/50
ポルカドットビームスプリッター	12.7 - 50.8mm	250 - 2000nm	50/50
ペリクルビームスプリッター	25.4 - 152.4mm	400 - 700nm	8/92, 40/40, 33/67, 50/50
キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ)	5 - 50mm	400 - 700nm	30/70, 50/50, 70/30
台形型ビームスプリッター	10 - 20mm	430 - 670nm, 720 - 1080nm	50/50
ペンタプリズムビームスプリッター	12.7 - 25.4mm	450 - 680nm	50/50

ダイクロイックビームスプリッター

ダイクロイックビームスプリッターは、入射光を波長別に分割します。特定レーザー波長用にデザインされたレーザービームコンバイナーから、可視光と赤外光を分離する広帯域設計のホットミラーやコールドミラーまで、様々な製品をラインナップします。蛍光アプリケーションに共通して用いられます。

ダイクロイックビームスプリッター

	寸法レンジ	カットオン波長域
マルチエッジダイクロイックフィルター	12.5 - 25.2 x 35.6mm	403 - 669nm
蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター	12.5 - 25.2 x 35.6mm	409 - 801nm
ダイクロイック・レーザービームコンバイナー	12.5 - 50mm	427 - 659nm

無偏光ビームスプリッター

無偏光ビームスプリッターは、元のs編光とp偏光の状態を変えることなく、入射光を所定の比率で分割します。干渉光学系、バイオメディカル実装、レーザービーム操作を含む様々なアプリケーションに用いられます。

無偏光ビームスプリッター

	寸法レンジ	機能波長域	R/T比 (%)
広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッター	5 - 50mm	430 - 670nm, 720 - 1080nm, 1100 - 1620nm	50/50
レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッター	12.5 - 50mm	355nm, 488nm, 532nm, 633nm, 1064nm	50/50
台形型ビームスプリッター	10 - 20mm	430 - 670nm, 720 - 1080nm	50/50

偏光ビームスプリッター

偏光ビームスプリッターは、非偏光の光をsとpの偏光状態に各々分割します。半導体やフォトニクス実装を含むアプリケーションに用いられます。

偏光ビームスプリッター

	寸法レンジ	機能波長域	R/T性能
広帯域キューブ型偏光ビームスプリッター	5 - 50mm	420 - 680nm, 700 - 1100nm	s偏光を反射/p偏光を透過
レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッター	5 - 50mm	488nm, 532nm, 632.8nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm	s偏光を反射/p偏光を透過
台形型ビームスプリッター	10 - 20mm	632.8nm	s偏光を反射/p偏光を透過
広帯域プレート型偏光ビームスプリッター	12.5 - 25mm	420 - 670nm	s偏光を反射/p偏光を透過

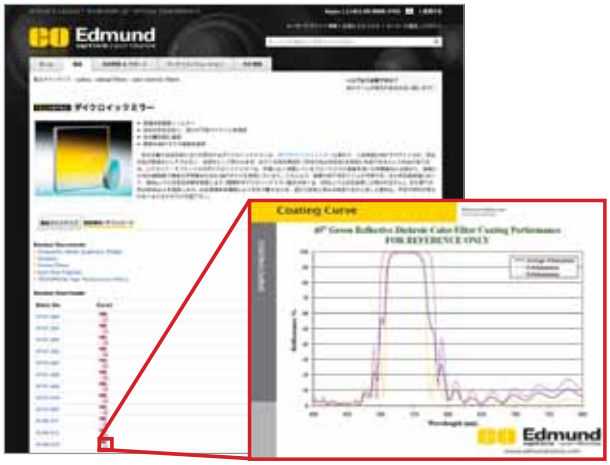
当社のビームスプリッター製品の全ラインナップは、www.edmundoptics.jp/beamsplitters をご参照ください

® COPYRIGHT 2013 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/13

なぜ在庫販売のオプティクス？

注文数量別価格

デジタル版技術ファイル



36,000を超える製品スペックや図面データをアップ

短納期

技術サポート

最適なオプティクスの選定を
お手伝いいたします！
www.edmundoptics.jp/contact

在庫販売品の追加工が必要ですか？

- サイズ変更、カット、穴あけ等の追加工のご要望がございましたらご相談ください
- 詳しくはウェブサイトをご確認ください： www.edmundoptics.jp/quik-mod

® COPYRIGHT 2013 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/13

Edmund optics | japan

www.edmundoptics.jp

お客様のプロジェクトをサポートいたします。 今すぐご相談ください！

エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
東京オフィス 〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
秋 田 工 場 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上 3 番地
TEL (03) 3944-6210 FAX (03) 3944-6211 E-MAIL sales@edmundoptics.jp